

慶應義塾大学試験問題 物理学C

2012年11月19日(月)6時限(試験時間50分) 問題用紙 回収不要

担当者 小原、神成、高野、福岡

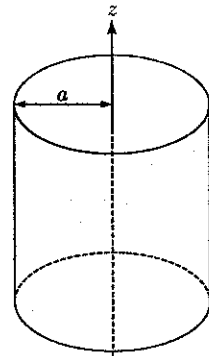
注意: とくに指示がない場合、答案には結果のみならず、それを導いた過程についても記すこと。また、万一与えられた条件だけでは解けない場合には、適当な量を定義したり、条件を明記した上で解いてよい。電気定数 ϵ_0 、磁気定数 μ_0 、真空中の光速 c の記号は断りなしに使ってよい。

問題I 真空中に半径 a の円柱状の無限に長い絶縁体があり、その中に電荷が分布している。図I-1のように円柱の中心軸を z 軸にとり、 z 軸に垂直な平面内の位置を2次元極座標 (r, φ) で表した円柱座標系 (r, φ, z) を用いて考える。 z 軸の正の向きの単位ベクトルを e_z とする。位置 (r, φ, z) において、 z 軸に垂直で z 軸から遠ざかる方向の単位ベクトルを e_r 、 z 軸を中心に回転する方向(右ねじが e_z 方向に進む方向)の単位ベクトルを e_φ とする(図I-2参照)。互いに直交するこれらの単位ベクトル e_r, e_φ, e_z を用いて位置 (r, φ, z) におけるベクトル量を表す。円柱の内外の位置 (r, φ, z) における電荷密度 $\rho(r, \varphi, z)$ が

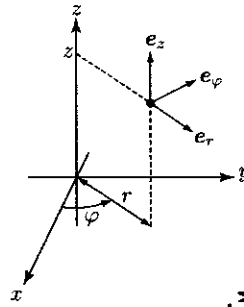
$$\rho(r, \varphi, z) = \begin{cases} \rho_0 \left(\frac{r}{a}\right)^2 & \cdots r \leq a, \\ 0 & \cdots a < r \end{cases}$$

で与えられている。ここで、 ρ_0 は定数である。

- (1) z 軸を中心軸とする半径 R 、高さ h の円柱内の全電荷 $Q(R, h)$ を求めなさい。
- (2) 位置 (r, φ, z) における電界 $E(r, \varphi, z)$ を求めなさい。
- (3) $a \leq r \leq b, 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 \leq z \leq h$ の範囲の空間に蓄えられた静電エネルギー U_E を求めなさい。
- (4) $r=0, z=0$ の点(原点)を基準点として、位置 (r, φ, z) における電位 $\phi(r, \varphi, z)$ を求めなさい。



図I-1



図I-2

問題II 位置 $r = (x, y, z)$ における電位 $\phi(r)$ が

$$\phi(r) = \begin{cases} -\phi_0 \left(\frac{z}{a}\right) + \phi_1 \ln \left(\frac{x^2 + y^2}{a^2}\right) & \cdots x^2 + y^2 \neq 0, z < -a \\ \frac{1}{2} \phi_0 \left(\frac{z}{a}\right)^2 + \phi_1 \ln \left(\frac{x^2 + y^2}{a^2}\right) & \cdots x^2 + y^2 \neq 0, -a \leq z \leq a \\ \phi_0 \left(\frac{z}{a}\right) + \phi_1 \ln \left(\frac{x^2 + y^2}{a^2}\right) & \cdots x^2 + y^2 \neq 0, a < z \end{cases}$$

で与えられている。ここで、 $\phi_0, \phi_1, a (> 0)$ は定数である。

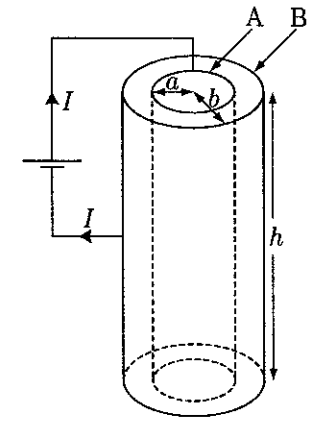
- (1) $x^2 + y^2 \neq 0$ のとき、位置 $r = (x, y, z)$ における電界 $E(r)$ を求めなさい。
- (2) $x^2 + y^2 \neq 0$ のとき、位置 $r = (x, y, z)$ における電荷密度 $\rho(r)$ を求めなさい。

問題III 図IIIのように、半径 a 、高さ h の円筒状の電極 A と半径 b 、高さ h の円筒状の電極 B が中心軸を共通にして、高さをそろえて配置してある。 $a < b$ である。中心軸を z 軸にとり、 z 軸に垂直な平面内の位置を2次元極座標 (r, φ) で表した円柱座標系 (r, φ, z) を用いて考える。問題Iで定義した互いに直交する単位ベクトル e_r, e_φ, e_z を用いて位置 (r, φ, z) におけるベクトル量を表す(図I-2参照)。A と B の間は、位置 (r, φ, z) における電気伝導率 $\sigma(r, \varphi, z)$ が

$$\sigma(r, \varphi, z) = \sigma_0 \left(\frac{r}{a}\right)^2 \quad \cdots a \leq r \leq b$$

となるように導体が詰めてある。ここで、 $\sigma_0 (> 0)$ は定数である。AB 間の電位差が一定に保たれ、A から B に一定電流 I が流れている場合を考える。

- (1) AB 間の位置 (r, φ, z) における電流密度 $i(r, \varphi, z)$ と電界 $E(r, \varphi, z)$ を求めなさい。
- (2) AB 間の電位差 V を求め、AB 間の全電気抵抗 R を求めなさい。
- (3) $a < r_1 < r_2 < b$ とするとき、中心からの距離 r が $r_1 < r < r_2$ の範囲の電荷 $Q(r_1, r_2)$ をガウスの法則の積分形を用いて求めなさい。
- (4) $a < r_1 < r_2 < b$ とするとき、中心からの距離 r が $r_1 < r < r_2$ の範囲で単位時間に発生するジュール熱 $P(r_1, r_2)$ を求めなさい。



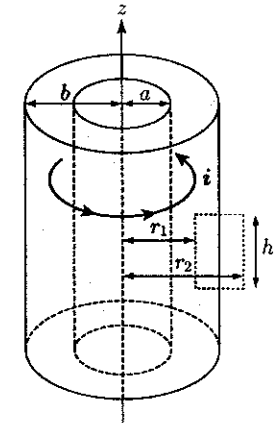
図III

問題IV 真空中に内半径 a 、外半径 b の円筒状の無限に長い導体がある。円筒の中心軸を z 軸にとり、 z 軸に垂直な平面内の位置を2次元極座標 (r, φ) で表した円柱座標系 (r, φ, z) を用いて考える。問題Iで定義した互いに直交する単位ベクトル e_r, e_φ, e_z を用いて位置 (r, φ, z) におけるベクトル量を表す(図I-2参照)。この導体に定常電流が流れている。位置 (r, φ, z) における電流密度 $i(r, \varphi, z)$ は

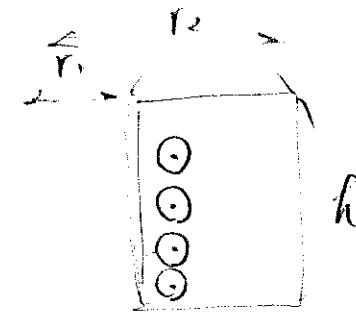
$$i(r, \varphi, z) = \begin{cases} 0 & \cdots r < a & (\text{真空中}) \\ i_0 \left(\frac{r}{b}\right)^2 e_\varphi & \cdots a \leq r \leq b & (\text{導体中}) \\ 0 & \cdots b < r & (\text{真空中}) \end{cases}$$

で与えられている(図IV参照)。この電流分布は、共通の軸を持つ多数のソレノイドの重ね合わせと考えることができる。

- (1) $0 \leq r_1 \leq b < r_2$ とするとき、 $r_1 \leq r \leq r_2, \varphi = \text{一定}, 0 \leq z \leq h$ で指定される長方形(図IV中の点線の長方形)を貫く全電流 $I(r_1, r_2)$ を求めなさい。
- (2) 位置 (r, φ, z) における磁束密度 $B(r, \varphi, z)$ を求めなさい。



図IV



$$I(r_1, r_2) = \int_{r_1}^{r_2} i(r) \cdot 2\pi r \cdot h \cdot dr$$

$$\frac{1}{2} \phi_0 \cdot \ln\left(\frac{z}{a}\right) \cdot \frac{1}{a^2} \cdot \frac{z}{a^2}$$

$$E \cdot i \cdot S$$

$$Q = \epsilon_0 \cdot 2\pi h \cdot E$$

$$E(r) \cdot \int = \epsilon_0 \cdot P$$